SuperKEKB の初期コミッショニングおけるビーム光学の測定とその補正 BEAM OPTICS MEASUREMENT AND CORRECTION AT THE INITIAL COMMISSIONING OF SUPERKEKB

杉本寬、大西幸喜、森田昭夫、小磯晴代、船越 義裕、生出勝宣

Hiroshi Sugimoto, Yukiyoshi Ohnishi, Akio Morita, Haruyo Koiso, Yoshihiro Funakoshi, Katsunobu Oide

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

Abstract

The SuperKEKB operation has stared after over 5 years of upgrade. The initial beam commissioning without the final focus system started on February 1st 2016 and finished on June 28th 2016. This commissioning period was mainly devoted to vacuum scrubbing and tuning of both hardware and software. Low emittance tuning is also one of the key items, since the low emittance beams are essential to achieve the target luminosity of 8×10^{35} cm⁻²s⁻¹. Optics correction including hardware and software calibration was carried out on a daily basis to reduce the vertical emittance. After the series of optics tuning, we obtain about 10 pm vertical emittance in the positron ring. The vertical emittance in the electron ring is estimated to $20 \sim 80$ pm according to a X-ray monitor while estimation based on measured optics indicates the emittance is similar to that of the positron ring.

1. はじめに

SuperKEKB [1] は電子 (HER)-陽電子 (LER) の衝突 型円形加速器であり、世界最高のピークルミノシティ 2×10^{34} cm⁻²s⁻¹ を達成した KEKB 加速器 [2,3] の後 継機である。2010 年から約 5 年間のアップグレード期 間を経て 2016 年 2 月より調整運転を開始した。コミッ ショニングは 3 つの期間 (Phase1、Phase2、Phase3) に 分けられている。Phase1 ではビーム最終収束系は設 置されず、ビーム衝突実験は 2017 年秋以降に予定さ れている Phase2 から開始される。Phase1 は主に真空 焼きやハードウェアの立ち上げ及び各種ビームスタ ディに充てられる。 Phase1 における運転パラメータ を Table 1 に示す。2016 年 6 月 28 日に Phase1 のビー ム運転を終了し、現在は Phase2 コミッショニングに 向けて最終収束系の設置作業などが行われている。

Phaselにおけるビーム光学上の課題は低エミッタ ンス調整である。加えてビーム調整上最も困難が予想 される最終収束系が設置される Phase2 に向けて、マ シンのその他の部分の理解を深めることも大きな目 的となる。Phasel では約 10 pm、可能であれば 5 pm の垂直エミッタンスを目指してビーム光学の補正が 行われた。本発表では Phasel コミッショニングにお けるビーム光学の測定と補正及びそれに関連するス タディに関して報告する。

2. 測定及び補正手法

Phasel では閉軌道応答に基づいた光学測定を行い、 ビーム水平方向(X)と垂直方向(Y)のベータトロン振 動の結合(XY カップリング)、ベータ関数、分散関数 の補正が行われた。ベータ関数はベータトロン位相の 異なる各方向6つのステアリング電磁石に対する軌 道応答を解析することで求めた[4]。SuperKEKBでは 補助電源を使うことでほぼ全ての四極電磁石を独立 に調整できるが、Phaselの期間は主電源単位で四極 電磁石を調整することでベータ関数の補正を行った。

| Table 1: Ma | chine Parameter | rs as of June 2016 |
|-------------|-----------------|--------------------|
|-------------|-----------------|--------------------|

| Parameter | HER | LER | Unit |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| E | 7 | 4 | GeV |
| Ι | 0.87 | 1.01 | А |
| N_{bunch} | 1576 | 1576 | |
| ε_x | 4.6 | 1.8 | nm |
| α_p | 4.44×10^{-4} | 2.45×10^{-4} | |
| σ_E | 6.30×10^{-4} | 7.52×10^{-4} | |
| V_c | 12.61 | 7.65 | MV |
| U_0 | 2.43 | 1.76 | MeV |
| $	au_s$ | 29 | 23 | msec |
| σ_z | 5.3 | 4.6 | mm |
| $ u_s$ | -0.0253 | -0.0192 | |
| $ u_x$ | 45.530 | 44.430 | |
| $ u_y$ | 43.570 | 46.570 | |

XY カップリングの補正に関しては水平方向のステア リングによる軌道摂動で発生する垂直方向への軌道 の回り込みを抑える。補正には後述する六極電磁石 の歪四極補助コイルを用いる。測定に要する時間を 鑑み、6種類の軌道摂動に対して垂直方向への軌道の 回り込みを補正した。分散関数は加速空洞の周波数 を基本周波数 509MHz に対して ±100 ~ 200 Hz 程度 変化させ、そのときの軌道変化率から求める。水平方 向の分散関数はアークセルの六極電磁石に水平方向 の軌道バンプを作ることで補正する。垂直方向の分 散関数に関しては XY カップリングと同様に六極電 磁石の歪四極補助コイルにより補正する。補正に必 要な磁場の調整量やバンプ軌道の高さは設計ラティ スの応答行列の特異値分解と測定した光学パラメー タにより算出した。全ての補正計算は加速器用総合 計算コード SAD [5] を用いて行った。

前身の KEKB では XY カップリング及び垂直分散 の調整は六極電磁石に垂直方向のバンプ軌道を作る



(a) XY-Coupling (R_1, R_2, R_3, R_4) corrector Figure 1: Orthogonal correctors for XY-Coupling and vertical dispersion.

ことで行っていた。SuperEKKBでは電子雲不安定性の対策としてアンテチェンバーが採用されており、垂直方向のシンクロトロン放射光がアンテチェンバー部に照射されるのをなるべく避けなければならない。このためSuperKEKBでは光学補正に垂直方向のバンプ軌道を使わず、その代わりに六極電磁石へ歪四極補助コイルが新たに導入された。

SuperKEKBのアークセルは KEKB と同様に Non-Interleaved Sextupole スキーム [6] が採用されている。 すなわち六極電磁石のペアは色収差補正に無用な非 線形キックを互いにキャンセルするように配置され ている。ペア間のベータトロン位相が 180 度である という特性から、Fig. 1(a) に示した様に、六極電磁石 ペアに歪四極磁場を対称に励磁すると垂直分散がペ ア間に局在し、XY カップリングの独立な調整ノブと して使える。これとは逆に歪四極磁場を反対称に立 てる励磁パターンは垂直分散の独立な調整ノブとし て使える。一般に歪四極磁場は XY カップリングと垂 直分散の両方を変化させるため両者の補正問題を同 時に解く必要があるが、Non-Interleaved Sextupole ス キームの特性を使うことで、これらを独立な問題と して扱えるため調整が容易になる。

3. BEAM BASED ALIGNMENT

Phasel のビーム調整は各種測定システムのキャリ ブレーションなどと平行して行われた。ここではビー ム位置モニタ (BPM)の原点校正について報告する。各 BPM の原点は所謂 Beam Based Alignment(BBA)[7]に よって決定した。すなわち、ステアリングでビーム軌 道を変えながら各 BPM に対応する四極電磁石の磁場 値を変化させることで、四極磁場に対してビームの 位置変化率がゼロになる BPM の読み値を見つけた。 SuperKEKB には約 900 台の四極電磁石が設置されて おり、それら全てに BPM が取り付けられている。各 BPM の水平方向と鉛直方向の原点を決定する必要が あるため、最低でも 900×2 = 1800 回という大量の データ測定が必要となる。測定は主に真空焼きの合 間や深夜の時間帯に SAD を使って開発されたソフト ウェアによって半自動的に行われた。測定データは BPM のオフセットとして測定システムに組み込み、 それに基づいて軌道やビーム光学の補正を行った。

SuperKEKBにはビームが四極磁場のオフセンター を通ることで発生する軌道を押さえ込むだけの十分 な数のステアリングが設置されているが、なるべく 磁場中心を通すことで無用な分散関数の発生を抑え



Figure 2: Residual vertical dispersion $\Delta \eta_y$ and distribution of the corrector strength K_1^{skew} in HER (a) before and (b) after BBA.

ることができる。また四極電磁石の磁場中心にビー ムを通すことは最寄りの六極電磁石の磁場中心を通 すことに繋がる。垂直エミッタンスが悪化する主な 要因はビームが六極磁場のオフセンターを通ること で発生する垂直分散および XY カップリングである ため、この原点校正により垂直エミッタンス源を減 らすことができる。

六極電磁石の設置誤差によるビーム光学の乱れは 原理的には前述の歪四極補助コイルによって補正す ることができるが、現実には補正磁場の強度がハー ドウェアの定格を超えてしまうといった問題が発生 し得る。Figure 2 は BBA 前後の HER の垂直分散関数 及び歪四極補助コイルの強さの分布である。BBA を 行う前は補正磁場の強さが電源の定格から決まる上 限に接近している状況であり、これ以上の垂直分散 の補正が行えなかった。BBA を行うことで補正に必 要な磁場値は低減し、さらなる補正が可能となった。

4. LOW EMITTANCE TUNING

垂直エミッタンスの調整には XY カップリングの 補正が重要である。Figure 3(a) は LER の補正前の XY カップリングの測定結果であり、6 つの水平方向の ステアリングで与えた摂動に対して発生した垂直方 向のビーム軌道を示す。縦軸は水平方向に発生した ビーム軌道の 2 乗平均平方根 (rms) で規格化してある ($\Delta \tilde{y} = \Delta y / \Delta x^{rms}$)。ここで Δx^{rms} は 1.5 mm 程度であ



Figure 3: Measured XY-Coupling of the LER ring (a) before and (b) after correction.



Figure 4: LER Beam abort system with Lambertson septum magnet.



Figure 5: Measured XY-Coupling after installation of the permanent magnet.

る。Figure 3(b) は歪四極補助コイルにより補正した後 の測定結果である。Phasel のコミッショニングの期 間を通じて六極電磁石の歪四極補助コイルによる光 学補正がうまく機能することが実証された。

4.1 Lambertson 電磁石の漏れ磁場

Figure 3(b) の s = -1300 m の辺りに既存の歪四極 補助コイルでは補正できない XY カップリングが残っ ていることが分かる。この領域は Fig.4 に写真を示し たビームアボートシステムが設置されている。調査 の結果、この XY カップリングはアボートされたビー ムをビーダンプに向けて垂直方向にキックする DC セ プタムマグネット(Lambertson 電磁石)の磁場が貯 蔵ビームのビームラインに漏れていることが原因で あった。この漏れ磁場を補正するために Lambertson 電磁石の近くに常磁性マグネットを設置することを 検討した。まず、測定された XY カップリングを解析 することでこの漏れ磁場を補正するために必要な歪 四極磁場の強度を見積もった。その評価に基づき強磁 性体であるフェライトマグネットをビームラインに 取り付けた [8]。Figure 5 にフェライトマグネット設置 後の XY カップリングを示す。フェライトマグネット

Table 2: Summary of Optics Corrections

| Optics parameter | LER | HER |
|--|-----|-----|
| $\Delta y^{ m rms}/\Delta x^{ m rms}[10^{-3}]$ | 9 | 6 |
| $\Delta\eta_x^{ m rms}~[m mm]$ | 8 | 11 |
| $\Delta \eta_y^{ m rms}~[m mm]$ | 2 | 2 |
| $(\Delta \beta_x / \beta_x)^{\rm rms}$ [%] | 3 | 3 |
| $(\Delta \beta_y / \beta_y)^{\rm rms} [\%]$ | 3 | 3 |

を取り付けたことで、アボート領域付近の XY カップ リングが劇的に改善していることが分かる。LER ほ どビーム光学への影響は大きくはないが、HER でも 同様の問題が観測されたため、フェライトマグネッ トを設置することで対策を施した。各種ビーム光学 パラメータの補正結果を Table 2 にまとめる。

5. 到達エミッタンス

5.1 X線ビームサイズモニタによる評価

Figure 6 は LER の垂直エミッタンスの履歴である。 垂直エミッタンスは X 線ビームサイズモニタによっ て測定したビームサイズ σ_u とX線発光点でのベータ 関数の設計値 (β_y^s =67 m) から $\varepsilon_y = \sigma_y^2/\beta_y$ により評価 した。Phasel コミッショングではビーム光学補正と 各種ハードウェア及びソフトウェアの調整が反復的 に行われた。ビーム光学の改善に伴いエミッタンス も改善し、Phase1の期間中に約 10 pm まで到達する ことができた。一方、HER に関しては測定ビームサ イズは 40 µm 程度であり、そこから推定される垂直 エミッタンスは 120 pm となる。Table 2 に示した様に XY カップリングと垂直分散は少なくとも LER と同 程度には補正されている。HER は LER に対してビー ムエネルギーが高いため、LER より垂直エミッタン スが大きくなることは考えられるが、桁で大きいと は考えにくい。

この問題を調査するために各種データ解析、ビー ムスタディが行われた。LER とここでは X 線発光点 のベータ関数 β_y^s を変えたビームサイズ測定に関し て簡単に述べる。Figure 7 はビームサイズの 2 乗を 縦軸に β_y^s を横軸にプロットしたものである。測定は $\beta_y^s = 4, 8, 14 \text{ m}$ に対して行った。Figure 7 から明らか に $\sigma_y^2(\beta_y^s = 0) \neq 0$ であり、ビームサイズ測定に何ら かのオフセットが含まれていることを示唆している。 測定データを直線でフィットし切片を求め、測定ビー ムサイズからオフセットを差し引いて垂直エミッタ ンスを再評価すると $\varepsilon_y \sim 65 \text{ pm}$ となる。但し、この 種の評価の結果は解析に用いる仮定やモデル式、測 定データの処理方法などに依存することが分かって おり、それらの評価結果は $\varepsilon_y = 20 \text{ pm}$ から 80 pm 程 度の範囲でばらつく。

5.2 測定オプティクスによる評価

X線ビームサイズモニタとは独立に垂直エミッタン スを見積もるために、測定されたビーム光学パラメー



Figure 6: History of the vertical emittance of the LER ring evaluated with a X-ray beam size monitor.



Figure 7: Squared beam size of the electron beam as a function of the beta function at the X-ray source point.

タに基づく評価を行った。 具体的には、 SAD 上の設計 ラティスにマシンエラーを加えることで、測定された XY カップリング及び垂直分散を再現するエラー付き モデルラティスの構築を試みた。想定したマシンエ ラーは、六極電磁石の 垂直方向設置誤差、四極電磁石 の 回転誤差、偏向電磁石の 回転誤差、Lambertson 電 磁石の漏れ磁場 (歪四極磁場) である。 これらをフィッ ティングパラメータとして、測定された XY カップ リング及び垂直分散を再現するエラー付きモデルラ ティスを最小二乗法により決定する。フィッティング の残差が十分に小さく見つ BPM の密度が十分であれ ば 求めたエラー付きモデルラティスの光学パラメー タは 現実 のラティスの値をよく再現することが期待 される。SuperKEKBの場合、BPM 間の位相は典型的 には 35 から 40 度程度でありリング全周の光学パラ メータを推定するのに十分に密であると考えられる。 但し、得られた光学パラメータや垂直エミッタンス はフィッティングの残差の分だけの不定性が残る。

Figure 8 に HER の垂直分散の解析結果を示す。エ ラー付きモデルラティスは測定データをある程度再 現できている。フィッティングの残差は垂直分散で 1 mm 程度であり、数 pm の垂直エミッタンスや光学 パラメーターの詳細な分布を議論をすることは難し



Figure 8: Fitting result of measured vertical dispersion in HER. The solid and dashed lines represent fitted and measured vertical dispersions, respectively.

いと考えられるが、エミッタンスのオーダーの見積 もりには有用であると考えられる。このエラー付き モデルラティスでX線ビームサイズモニタによる測 定と同様に、発光点のビームサイズとベータ関数か ら垂直エミッタンスを評価すると $\varepsilon_y \sim 4 \text{ pm}$ となる。 LER に関して同様の解析を行うとフィッティングの 残差は HER と同程度で $\varepsilon_y \sim 4 \text{ pm}$ となるため、実際 の HER の垂直エミッタンスは LER と同程度ではない かと推測される。

6. まとめ

SuperKEKB の Phasel コミッショニングにおける ビーム光学補正に関して報告した。Phasel における ビーム光学上の課題は垂直エミッタンスの調整であ る。垂直エミッタンスを可能な限り小さくするために ビーム光学補正がソフトウェアの整備とハードウェ アのキャリブレーションなどと共に日々行われた。

ビーム光学の測定はステアリングや加速空洞の周 波数に対するビーム軌道の応答を用いて行われた。垂 直エミッタンスに特に重要な光学パラメータである XY カップリングと垂直分散は、SuperKEKBで新たに 導入された六極電磁石の歪四極補助コイルを使うこ とで補正した。六極電磁石ペア間の位相が 180 度で あるというアークセルの特性から XY カップリング と垂直分散を独立に制御できることが実証された。

BBA 法に基づいて約 900 台の両リングの BPM の 原点を校正した。これにより、光学補正に必要な補正 磁場が弱くなり、既存の補正用電磁石の電源定格内 で光学補正をすることができた。

特に LER においてビームアボート領域の Lambertson 電磁石の漏れ磁場が垂直エミッタンス調整の妨げ となったが、Lambertson 電磁石の近くに常磁性マグ ネットを設置することで対処した。

Phase1 期間中に到達できた垂直エミッタンスに関 しては、X線ビームサイズモニタの測定結果から LER に関しては 10 pm 程度である。HER に関しては X線 ビームサイズモニタに依ると評価結果は $\varepsilon_y = 20$ pm から 80 pm 程度の範囲でばらつく。一方、測定した ビーム光学パラメータの解析からは LER と同程度であると考えられる。

参考文献

- Y. Ohnishi *et al.*, Prog. Theor. Exp. Phys. 2013 03A011 (2013).
- [2] KEKB Design Report, KEK Report 95-7.
- [3] T. Abe et al., Prog. Theor. Exp. Phys. 2013 03A001 (2013).
- [4] A. Morita *et al.*, Phys. Rev. ST Accel. Beams 10, 072801 (2007).
- [5] K. Oide, Nucl. Inst. Meth. A 276, 427 (1989); http://acc-physics.kek.jp/SAD/
- [6] K. Oide and H. Koiso, Phys. Rev. E 47, 2010 (1993).
- [7] M. Masuzawa et al, Proc. of EPAC2000, 1780.
- [8] N. Iida et al., (private communication).